メソポーラスシリカの有害金属吸着特性に関する研究

笹木哲也* 嶋田一裕* 田畑裕之*

近年,土壌や電子部品などに含まれる有害物質を規制する動きが強くなっており,簡単,短時間に有 害物質を測定できる簡易型分析装置や可搬型分析装置の開発が進んでいる。しかし,これらの分析装置は 大型の装置に比べ低感度の場合が多く,液体試料については固相抽出法による分析成分の濃縮処理を利用 しているのが実情である。一方,メソポーラスシリカは数 nm の細孔が規則配列している材料で,比表面 積が大きく,有機基の導入により細孔表面の吸着特性を制御できることから,吸着材料としての利用が期 待できる。本研究では,チオール基,スルホン基を導入したメソポーラスシリカの鉛吸着特性を評価し, 高感度分析のための固相抽出材料への利用を検討した。 キーワード:メソポーラスシリカ,有害物質,固相抽出

Adsorption Properties of Toxic Metals on Mesoporous Silica

Tetsuya SASAKI, Kazuhiro SHIMADA and Hiroyuki TABATA

Recently, regulations concerning hazardous substances in soil, electrical and electronic equipment etc., have become extensive and strict. This recent tendency promotes the development of a portable analyzer for toxic materials. However, the sensitivity of portable analyzers is low and most of these analyzers require a concentration process using a solid-phase extraction method. Mesoporous silica, consisting of ordered nano-sized pores, has a large specific surface area. The absorption property of the surface of mesoporous silica can be controlled through the modification of organic groups. In this study, we evaluated the lead adsorption property of mesoporous silica using the thiol and sulfonic groups. We then tried to concentrate a lead aqueous solution with mesoporous silica in order to estimate its capacity as a solid-phase extraction material.

Keywords : mesoporous silica, toxic metal, solid-phase extraction

1.緒 言

国内では土壌の有害物質汚染を取り締まる土壌汚染 対策法の施行(2003年),海外では欧州において電子部 品の有害物質含有量を規制する RoHS 規制の施行 (2006年)など,近年,土壌や電子部品などに含まれる 有害物質を規制する動きが強くなっている。このため, 簡単,短時間に有害物質を測定できる簡易型分析装置 や可搬型分析装置の開発が進んでいる。一方,2005 年に東京都が「土壌汚染調査における簡易で迅速な分 析技術」の公募を開始するなど,自治体も簡易分析の 普及に積極的である。しかし,簡易型装置は大型の装 置に比べ低感度の場合が多く,液体試料については固 相抽出法による分析成分の濃縮処理をする必要がある。 固相抽出材料にはイオン吸着性を表面に付与した樹脂 が一般的に用いられているが,有害物質の規制が強化 される中,より高濃度に濃縮できる固相抽出材料の開 発が求められている。

一般的に,メソポーラスシリカは数 nm の細孔が規 則配列している材料で,有機基の導入により細孔表面 の吸着特性を制御できる(図 1)。我々はこれまでに, 有機基を修飾したメソポーラスシリカを合成し,X線 回折法と透過型電子顕微鏡観察,比表面積/細孔分布



図1 メソポーラスシリカの拡大イメージ

*化学食品部

測定により構造を評価した結果,合成したメソポーラ スシリカは数 nm の細孔が規則配列し,比表面積が大 きく,吸着材料に適していることを示した¹⁾。しかし ながら,メソポーラスシリカを分析用濃縮材料に利用 するためには,有害金属の吸着,脱着の切替を pH 調 整で行えるように改良しなければならない。そこで, 本研究では,チオール基およびスルホン基の有機基を 導入したメソポーラスシリカを合成し,有害金属であ る鉛の吸脱着特性の pH 依存性を評価した。さらに, 鉛濃縮用のカラムを試作して濃縮特性を評価すること で,固相抽出材料への利用を検討した。

2.実 験

2.1 メソポーラスシリカの合成

メソポーラスシリカ(以下 MP-none)およびチオール 基導入メソポーラスシリカ(以下 MP-SH),スルホン基 導入メソポーラスシリカ(以下 MP-SO₃H)の合成は文献 ²⁾の方法に準じた。詳細は次項に示す。

2.1.1 MP-none の合成

蒸留水 50mL, エタノール 50mL の混合溶液中に 28% アンモニア水を 13mL, N-Cetyl-N,N,Ntrimethylammonium Bromide(東京化成工業(株)製)を 2.4g 加えて撹拌した。Tetraethyl Orthosilicate(以下 TEOS, 和光純薬工業(株)製)3.8g を滴下して加えると 無色沈殿が生成し, 常温で2時間撹拌した後に沈殿を ろ過した。得られた粉末を 1N 塩酸エタノール溶液に 加え,3時間加熱還流した。放冷後,ろ過,アセトン 洗浄,乾燥し, 無色粉末を得た。

2.1.2 MP-SHの合成

MP-none の合成と同様の方法で行い, MP-SH は TEOS の代わりに(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane (東 京化成工業(株)製)と TEOS の 1:5 混合溶液を, MP-CN は TEOS の代わりに 4-(Triethoxysilyl) butyronitrile(東 京化成工業(株)製)と TEOS の 1:5 混合溶液を用いた。

2.1.3 MP-SO₃Hの合成

メタノール 75mL,35%過酸化水素水 21mL の混合 溶液中に MP-SH 1.5g を加えて常温で 24 時間攪拌し, 沈殿をろ過で回収した。得られた沈殿を 0.1M 硫酸水 溶液 75mL に加え,常温で 4 時間攪拌した。その後, ろ過,エタノール洗浄,乾燥し,無色粉末を得た。 2.2 メソポーラスシリカの構造評価

2.2.1 X 線回折

メソポーラスシリカの細孔の構造及び周期性を評価 するため,粉末X線回折測定 ((株)マック・サイエン ス製,SRAM 18XHF)を行った。

2.2.2 X線光電子分光分析

メソポーラスシリカ内の有機基の存在を確認するため,X線光電子分光分析計(サーモフィッシャーサイ エンティフック(株)製,シグマプローブ)による定性分 析を行った。

2.3 有害金属の吸着,濃縮特性評価

2.3.1 吸着特性評価

合成材料の鉛吸着能の pH 依存性を評価するため, pH 1 から pH7 域での鉛 5ppm 水溶液の吸着評価試験を 行った。合成したメソポーラスシリカ 20mg と鉛 5ppm 水溶液(硝酸とアンモニアで pH 1-7 に調整)20mL を混合し,1 時間振盪した処理液の鉛濃度を ICP 発光 分光分析計(日本ジャーレルアッシュ(株)製, IRIS Advantage/SSEA)で定量した。

次いで, pH 3 で高い吸着特性を示した MP-SO₃H に ついては,市販吸着材(スルホン基修飾樹脂)との吸着 容量を比較した。吸着剤 20mg, pH3 の鉛 100ppm 水溶 液 20mL を混合し,1 時間振盪した後,処理液の鉛濃 度を定量した。処理前後の鉛濃度から吸着材へ吸着し た鉛の量を求め,吸着材 1g あたりに吸着する鉛の量 を算出した。



図2 試作カラム

2.3.2 濃縮特性評価

MP-SO₃H による鉛の濃縮特性を評価するため, MP-SO₃H を充填した固相抽出用カラムを試作し,鉛濃縮 能を評価した。MP-SO₃H 200mg をガラス管に詰め(図 2), 鉛の 20 倍, および 100 倍濃縮を試みた。すなわ ち, pH 3 の鉛 5ppm 水溶液 100mL, および 500mL を 送液した後, 3N 硝酸水溶液の抽出液 5mL を送液し, 抽出液の鉛の濃度を定量した。

3.結果と考察

3.1 メソポーラスシリカの構造評価

3.1.1 X線回折

粉末 X 線回折パターンを図 3 にパターンピークの d 値を表 1 に示す。粉末 X 線回折パターンから合成試料 の細孔の規則構造に由来するピークを確認した。本ピ ークの d 値は試料の「細孔径 + 細孔壁」の周期構造に 相当し, MP-none は 3.7nm, MP-SH は 3.3nm, MP-SO₃H は 3.2nm であった。3 試料とも 3.5nm 前後の微 細な細孔を持つことが確認された。



表1 粉末X線パターンピークのd値

| 試料名 | d值 (nm) |
|----------------------|---------|
| MP-none | 3.7 |
| MP-SH | 3.3 |
| MP-SO ₃ H | 3.2 |

3.1.2 X 線光電子分光分析

MP-SH と MP-SO₃H の X 線光電子分光分析スペクト ルを図 4,5 に示す。MP-SH からは S-H の結合エネル ギーに相当する 164eV のピークが検出され,チオール 基の存在が確認された。また,MP-SO₃H からは S-H の結合エネルギーである 164eV と O₃S-H の結合エネ ルギーに相当する 169eV のピークが検出された。これ により, MP-SO₃H にはチオール基とスルホン基が混 在していることが確認された。164eV と 169eV のピー ク面積が同程度であることから, MP-SO₃H に存在す るチオール基とスルホン基の割合は 50% ずつであると 推定される。



図4 MP-SHのX線光電子分光分析スペクトル



図5 MP-SO₃HのX線光電子分光分析スペクトル

3.2 有害金属の吸着,濃縮特性評価

3.2.1 吸着特性評価

MP-none, MP-SH, MP-SO₃H の鉛吸着能の pH 依存 性を図 6 に示す。MP-none は変化させた pH 域で鉛の 吸着が確認されないことが判った。MP-none は有機基 を修飾しておらず,メソポーラスシリカの骨格構造で あるシリカだけでは鉛を吸着しないことが判った。こ れに対し, MP-SH は pH 0-4 域で吸着が確認されず, pH 4 以上で pH 上昇に伴い吸着量が増加し, pH6-7 域 で吸着率 100%近くとなった。MP-SH に修飾されてい るチオール基が, pH 上昇に伴い鉛を吸着したものと 考えられる。また, MP-SO₃H は pH 0-1 では吸着が確 認されず, pH 2-4 域で高い吸着特性を示し, pH 5 以 上は吸着率 60%前後で横ばいであった。MP-SO₃H に 修飾されているスルホン基が pH 2-4 域で高い吸着特 性を示したものと考えられる。

MP-SH と MP-SO₃H は pH 依存型の明瞭な吸着特性 変化を示した。MP-SH は吸着を pH 4-6,脱離を pH 0-4 で行い,MP-SO₃H は吸着を pH 2-4,脱離を pH 0-1 で行うことで,濃縮材料としての利用の可能性が期待 できる。通常,有害金属の分析液は酸性であり,中性, アルカリ性水溶液では金属イオンの溶解性が悪くなる ことを考慮すると,MP-SO₃H を用いて濃縮処理を行 うことが最適と判断できる。



MP-SO₃H と市販吸着材(スルホン基修飾樹脂)の pH 3 条件下における鉛吸着容量の比較結果を表 2 に示す。 それぞれの吸着材 1 g あたりに鉛 58mg, 16mg を吸着 し,スルホン基修飾試料は市販材料より 3.6 倍高い吸 着容量を示した。数ナノメートルの細孔を持つメソポ ーラスシリカは比表面積が大きいため,樹脂製の市販 材料よりも多くの鉛を吸着したものと考えられる。

| | 鉛濃度(ppm) | | 吸着量 |
|----------------------|----------|------|------|
| | 初濃度 | 残留濃度 | mg/g |
| MP-SO ₃ H | 100 | 42 | 58 |
| 市販吸着材料 | 100 | 64 | 16 |

表2 MP-SO₃Hと市販吸着材料の吸着容量

3.2.2 濃縮能評価

試作カラムによる MP-SO₃H の濃縮試験結果を表 3 に示す。pH 3 条件下で鉛 5ppm の水溶液 100mL を濃 縮処理することで,濃度が 20 倍の鉛 100ppm の水溶 液 5mL が得られた。また,鉛 5ppm の水溶液 500mL を濃縮処理することで,濃度が約 100 倍の鉛 509ppm 水溶液 5mL が得られた。また,前述の実験で MP-SO₃H の鉛吸着容量が 58mg/g であることから,同様の 濃縮実験条件下では理論上は 5ppm 鉛水溶液を 400 倍 以上の濃度に濃縮することも可能と考えられる。

表3 MP-SO₃Hの鉛濃縮能

| | 処理前 | 処理後 | 濃縮倍率 |
|-----------|------|--------|-------|
| 100mL 5mL | 5ppm | 100ppm | 20 倍 |
| 500mL 5mL | 5ppm | 509ppm | 102 倍 |

4.結 言

- (1)チオール基およびスルホン基を導入したメソポーラ スシリカを合成し、X線回折分析、X線光電子分光 分析により、細孔構造、有機基の存在を確認した。
- (2)スルホン基を導入したメソポーラスシリカは pH 2-4 域で,チオール基を導入したメソポーラスシリカは pH 4-6 域で,鉛を効率よく吸着した。
- (3)スルホン基を導入したメソポーラスシリカは, pH3 における鉛の吸着容量は,市販の吸着材料(スルホ ン基修飾樹脂)よりも 3.6 倍高く,58mg/g であった。
- (4)スルホン基導入メソポーラスシリカを充填した試作 カラムで,5ppm 鉛水溶液を 100 倍濃度に濃縮可能 であることを確認できた。吸着容量の範囲でさらに 濃縮が可能と考えられた。

参考文献

- 1) 笹木哲也,嶋田一裕,田畑裕之.メソポーラスシリカの 合成と鉛吸着特性.石川県工業試験場研究報告,2007, no. 56, p.69-74.
- V. Ganesan, A. Walcarius. Surfactant Templated Sulfonic Acid Functionalized Silica Microspheres as New Efficient Ion Exchangers and Electrode Modifiers. Langmuir. 2004, vol. 20, no. 5, p. 3632-3640.